

2011年度 登録特許一覧表

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
1	日本	4710265	岩部一宏、阿萬俊二、 小田良和	洗浄剤組成物及びそれを用いた洗浄システム
2	日本	4714978	庄司孝之、岩田英一、 前田貢司、鈴木直人	リチウムマンガン酸化物およびその製造方法、並びにこれを用いた二次電池
3	日本	4715006	長谷川彩樹、前浜誠司、 佐藤守彦	オレフィン重合体の製造方法
4	日本	4715322	津久間孝次、山内正一	透明セラミックス歯列矯正ブラケット
5	日本	4724840	猪飼陽二郎、山川浩	保存安定性に優れたN-置換マレイミド・オレフィン共重合体溶液及びそれを用いてなるフィルムの製造方法
6	日本	4724842	阿部成彦	ポリエチレン系架橋発泡体
7	日本	4724843	土井亨、松本章一	マレイミド系重合体
8	日本	4725046	土井亨	ディスプレイ用プラスチック基板および表示素子
9	日本	4725050	宗藤俊彦、高野健	ポリアリーレンスルフィド組成物
10	日本	4725757	古野裕史*、稲永純二*	ビナフトールリン酸誘導体及びその利用
11	日本	4725760	稲永純二*	光学活性リン酸エステル誘導体及びその用途
12	日本	4730488	国吉実、本正孝也	マンガン鉱石処理物の製造方法
13	日本	4730494	雲井貞勝、本正孝也、 村上次雄	塩素系廃棄物からの塩化水素回収方法及びその用途
14	日本	4732712	新井一喜、橋本眞吉、 高畑努	耐食性ガラス部材およびその製造方法並びにこれを用いた装置
15	日本	4734689	木曾浩之、江口久雄	新規な重合体
16	日本	4734703	国吉実、本正孝也	マンガン鉱石還元物の製造方法
17	日本	4734835	内海健太郎、飯草仁志	透明導電膜およびその製造方法
18	日本	4734936	山内正一、満俊宏、 渋谷見哲夫	ITO造粒粉末及びITO焼結体並びにその製造方法
19	日本	4735069	廣渡祐史、吉田博、 黒澤秀夫、多田紀夫	超低比重リポ蛋白コレステロール値による治療効果の判定方法
20	日本	4737355	永野洋介、田中友幸	表面保護フィルム用エチレン-酢酸ビニル共重合体組成物及びそれよりなるフィルム
21	日本	4737362	坂野博英	エチレン-酢酸ビニル共重合体および難燃性樹脂組成物
22	日本	4737368	幸田真吾	離型フィルム用樹脂組成物及び離型フィルム
23	日本	4737377	幸田真吾	離型フィルム用樹脂組成物及び離型フィルム
24	日本	4737422	下里伸治	熱可塑性樹脂
25	日本	4742410	沖祥嘉、岡本佳男*、 澤本光男*、金坂順一郎	塩化ビニル系重合体の製造方法
26	日本	4742411	山田悟、澤本光男*、 上垣外正己*、大内誠*	シクロペンタジエン系ブロック共重合体およびその製造方法
27	日本	4742419	青木雅裕、原靖	エチレンジアミンN, N'-ージマロン酸(II)錯体、その製造法およびその用途
28	日本	4742468	高橋健一、千葉和幸、 津吉徹、市田正典	電解二酸化マンガ粉末及びその製造法
29	日本	4743165	川井明、片山晃治、二見達、 原克幸、大川朋裕、 桐谷英昭、西澤恵一郎、 草部博達	微小流路構造体
30	日本	4744003	橋本眞吉、水谷修三	ジルコニウムの均一な分散性を有する石英ガラス、その製造方法、これを用いた部材及び装置
31	日本	4747249	原靖	1, 2-ジメチルイミダゾールの製造法
32	日本	4747500	古屋元史、幸田真吾、 山口政之	ポリエチレン樹脂組成物および積層体
33	日本	4747501	古屋元史、幸田真吾、 山口政之	ポリエチレン樹脂組成物および積層体

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
34	日本	4747730	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
35	日本	4747731	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
36	日本	4747827	古屋元史、幸田真吾	加熱発泡用押出ラミネート積層体
37	日本	4747918	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
38	日本	4747926	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
39	日本	4747931	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
40	日本	4748071	伊藤謙一、戸床茂久、 渋谷見哲夫	セラミックス焼結体の製造方法
41	日本	4748500	土井亨	光学フィルム
42	日本	4752098	松村浩行	ジルコニア球状焼結体の製造方法
43	日本	4752173	桐谷英昭、川井明、 高宮裕樹	微小流路構造体
44	日本	4752187	逸見隆史、茂呂義幸、 曾根誠	エチレン系樹脂組成物
45	日本	4752675	岩部一宏、小田良和、 岸重美	炭化水素系洗浄剤を用いた洗浄方法
46	日本	4759809	青木雅裕、原靖	ジアルキルエチレンジアミンマロン酸類、その製造方法及びその用途
47	日本	4765141	久保雄二、堀江博明、 山崎修	芳香族系炭化水素樹脂及びそれよりなるホットメルト接着用芳香族系炭化水素樹脂組成物
48	日本	4765228	増田隆洋、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造のためのアミン触媒組成物
49	日本	4765277	山口政之	積層体
50	日本	4765296	猪飼陽二郎	新規なN-置換マレイミド化合物
51	日本	4768590	森嘉彦、山川哲	カルボニル化合物の製造方法
52	日本	4769996	小川司	トリエチレンジアミン類及びピペラジン類の製造方法
53	日本	4770010	沖祥嘉、岡本佳男*、 澤本光男*、金坂順一郎	高シンジオタクチック塩化ビニル系重合体の製造方法
54	日本	4774579	田中保巳、沖崎章夫	樹脂組成物
55	日本	4774645	宮川泰道、伊藤信行、 中村英好、下村清一	塩素化ポリオレフィン組成物、それを用いてなる積層体及びホース
56	日本	4774655	吉田廣、沖崎章夫	発泡性樹脂組成物及びその用途
57	日本	4774703	豊増信之、小原直人	液晶表示素子用耐熱性光学補償フィルム
58	日本	4774708	阿部成彦	未架橋ポリエチレン発泡成形体
59	日本	4774856	春成武	位相差フィルム
60	日本	4775367	山村和也*、岡村敏彦、 浅野睦己	表面加工装置の平板状被加工物の垂直保持装置、および表面加工装置
61	日本	4779185	渡辺真人、西山正一、 山本敏秀	含窒素複素環化合物及びその製造方法
62	日本	4779186	村中和昭、津田輝彦	粒径単分散粒子、その製造方法及びそれを用いた用途
63	日本	4779248	増田隆洋、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用の触媒及びポリウレタン樹脂の製造方法
64	日本	4779266	吉村浩幸、木曾浩之	ポリウレタン樹脂製造用触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
65	日本	4781583	福島幹男、森下功、雪岡聡	ポリエチレン用易剥離性接着剤及びその構造物
66	日本	4784032	国吉実、齊藤博行	重曹中の定量分析装置およびその定量分析方法
67	日本	4784033	中村浩明、増田隆洋、 玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用のアミン触媒組成物及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造法
68	日本	4784309	阿山義則、鈴木紳正、榊孝	重金属固定化効果の判定方法並びにそれに用いる装置
69	日本	4784402	宮崎高則、西山正一、 松本直樹	3級ホスフィン基を有するパラジウム化合物と相間移動触媒からなる混合触媒、並びにそれを用いたアリールアミン類の新規製造方法
70	日本	4788129	尾添真治	クロロプレン系重合体及びその製造法
71	日本	4788579	藤井康浩	リチウム-ニッケル-マンガン複合酸化物、及びその製造方法、並びにその用途

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
72	日本	4792631	松永敬浩、若松宏之	塩化アルカリ水溶液中の塩素酸塩の除去方法
73	日本	4792727	宮田寛、近藤聡、山川浩、 下里伸治、森勝朗	芳香族アミドブロック共重合体及びその製造方法
74	日本	4792741	永野洋介	易引き裂き性フィルム
75	日本	4792777	小原直人、豊増信之	広視野角補償フィルム及びそれを用いてなる透過型液晶表示装置
76	日本	4792796	渡辺真人、大橋知一、 山本敏秀	2，3－ジハロビフェニレン誘導体、その前駆化合物及び製造方法
77	日本	4792810	徳永敬助、鈴木紳正	低温安定性に優れる重金属処理剤およびそれを用いた重金属処理方法
78	日本	4793314	阿山義則、鈴木紳正	重金属固定化効果の判定方法
79	日本	4797413	田中真二	クロロプレンゴム及びその製造方法
80	日本	4797602	三木大輔、増井健治	試料中の被破碎物の破碎方法
81	日本	4797712	鈴木祐一、伊藤謙一、 望月修、渋谷見哲夫	ZnO-Al ₂ O ₃ 系焼結体、スパッタリングターゲット及び透明導電膜の製造方法
82	日本	4798928	長谷川彩樹、若林保武、 羽村敏、渡辺真人、 矢野明広	ポリオレフィンの製造方法
83	日本	4802644	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物
84	日本	4806925	山口政之	樹脂組成物
85	日本	4806952	津久間孝次	透光性セラミックス
86	日本	4809730	石田真司*、小澤正彦*、 二村直行*、阿部成彦、 雪岡聡	スチレン改質ポリオレフィン系樹脂粒子、発泡性樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体
87	日本	4810815	阿部成彦	高周波同軸ケーブルおよびその製造方法
88	日本	4810830	西山正一、松本直樹、 江口久雄	フルオレン基を母核とするアミン化合物並びにその製造方法及び用途
89	日本	4810963	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
90	日本	4811324	内海健太郎、長崎裕一	スパッタリングターゲット
91	日本	4813012	土井亨	位相差フィルム
92	日本	4813013	土井亨	ディスプレイ用光学フィルム
93	日本	4813342	森嘉彦、山川哲	β －アミノ酸類の製造方法
94	日本	4815629	後藤友紀、林秀敏*、 堤博明*	キャップライナー材用組成物及びキャップ並びに包装容器
95	日本	4815709	木曾浩之、徳本勝美、 玉野豊	硬質ポリウレタンフォームの製造法
96	日本	4815748	植田雅治、花谷誠、 竹田裕二	ポリアリーレンスルフィドの製造方法
97	日本	4815809	浅川哲夫、土井孝夫、 小栗元宏	硫酸化ジルコニアを含む新規な構造体およびその製造方法
98	日本	4826690	矢野明広、佐藤守彦	メタクリル酸エステル重合用触媒およびその製造方法
99	日本	4826715	山本敏秀、大橋知一、 渡辺真人	ジベンゾビフェニレン誘導体の製造方法
100	日本	4827664	廣渡祐史、本間康彦*	イオン交換クロマトグラフィーによる高比重リポ蛋白（HDL）および低比重リポ蛋白（LDL）の亜分画の測定方法
101	日本	4830185	小田切泰樹、原田敦、 中本義行、吉田智、 平野茂	高純度低シリカX型ゼオライトバインダレス成形体およびそれを使用した気体分離方法
102	日本	4830273	牧田健一、東埜利也、 小栗元宏	架橋共重合体及びそれよりなるフッ素イオン吸着剤
103	日本	4830276	伊藤謙一、渋谷見哲夫	成形型、それを用いた成形体及びスパッタリングターゲットの製造方法並びにスパッタリングターゲット

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
104	日本	4834989	土井孝夫、浅川哲夫、 小栗元宏	アルミノシリケートを含む新規な構造体、およびその製造法
105	日本	4835011	浅川哲夫、土井孝夫、 小栗元宏	シリカアルミナを含む新規な構造体、およびその製造方法
106	日本	4835039	田藤正雄、羽村敏	置換 β -シアノエステルの製造方法
107	日本	4835041	藤井靖芳、牧田健一、 土井亨	フマル酸エステル重合体の製造方法
108	日本	4835541	山内正一、渋谷見哲夫	導電性セラミックス焼結体の製造法
109	日本	4835542	山内正一、渋谷見哲夫	導電性セラミックス焼結体の製造方法
110	日本	4835768	国吉実、齊藤博行	固結物・成形物用硬度測定装置及びその測定方法
111	日本	4839530	新井孝弘、松本哲史、 三澤孝一、川口成治	測定妨害を低減する方法及び試薬組成物
112	日本	4839678	山本敏秀、大橋知一、 渡辺真人	ジハロゲン化ビアリアル誘導体の製造方法
113	日本	4839968	原靖、高橋史治	レジスト除去用組成物及びレジスト除去方法
114	日本	4841203	柳川敬太*、小田良和、 岩部一宏、木田直美*	清浄度評価方法及びそれに用いる標準物質
115	日本	4843838	山田悟、澤本光男*、 上垣外正己*、大内誠*	シクロペンタジエン系ランダム共重合体およびその製造方法
116	日本	4843839	宮田寛、澤本光男*、 上垣外正己*、大内誠*	シクロペンタジエン系重合体およびその製造方法
117	日本	4843883	原慎一、内海健太郎、 長崎裕一、黒澤聡	スパッタリングターゲット
118	日本	4843977	山口政之	押出ラミネート積層体
119	日本	4844076	村中和昭、荒木康祐、 山中麻帆	架橋（メタ）アクリルアミド粒子及びその製造法及びその用途
120	日本	4844969	川浪康弘*、香川巧	不斉還元触媒、その溶液、その調製方法並びにそれを用いた光学活性アルコール類の製造方法
121	日本	4852899	幸田真吾、藤井芳尚	積層体
122	日本	4853103	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
123	日本	4853757	西林仁昭*、香川巧	光学活性硫黄架橋二核ルテニウム錯体及びその製造方法並びにかかる触媒を用いた光学活性化合物の製造方法及び新規光学活性化合物
124	日本	4856882	山川哲*、相原秀典*、 田中剛、佐藤優	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製法およびそれから成る薄膜
125	日本	4857475	田藤正雄、永島英夫*	遷移金属化合物、オレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法
126	日本	4858040	原靖、高橋史治	レジスト除去用組成物及びレジスト除去方法
127	日本	4859153	田賀哲也*、保川清	新規神経系細胞分化促進剤
128	日本	4863182	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
129	日本	4863183	鶴田明治	キャップライナー材用組成物及びキャップ
130	日本	4867065	縄田慎也、福島利久	新規BEA型メタロアルミノシリケートの製造方法
131	日本	4867111	玉野豊、徳本勝美	ポリウレタン製造用触媒及びポリウレタンの製造方法
132	日本	4867520	原靖、高橋史治	エッチング用組成物及びエッチング方法
133	日本	4867700	阿山義則、長嶺利登、 吉光満明、鈴木紳正	重金属処理剤及びそれを用いた重金属汚染物質の処理方法
134	日本	4867701	阿山義則、長嶺利登、 吉光満明、鈴木紳正	重金属処理剤およびそれを用いた重金属汚染物質の安定処理方法
135	日本	4868949	木村達人、尾形節郎	ガス拡散電極とその製造方法
136	日本	4873108	平野茂、原田敦	二酸化炭素の吸着分離方法
137	日本	4873117	宗藤俊彦、高野健	ポリアリーレンスルフィド組成物及びそれよりなるケース
138	日本	4873149	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
139	日本	4876312	天満浩章、石川真一、 江口久雄	エトキシエトキシスチレン用重合禁止剤及びそれを用いた蒸留方法
140	日本	4876316	岡田昌樹	新規リチウムマンガン複合酸化物及びその製造方法並びにその用途
141	日本	4876346	香川巧、属秀雄	光学活性マレイミド誘導体、光学活性ポリマレイミド誘導体、その製造方法、その光学活性ポリマレイミド誘導体からなる分離剤及びそれを用いた光学活性化合物の分離方法
142	日本	4876476	石川真一、江口久雄	クロロアルコキシスチレン類及びそれらの製造方法
143	日本	4876667	幸田真吾、藤井芳尚	離型フィルム用樹脂組成物及び離型フィルム
144	日本	4882147	縄田慎也、福島利久	新規MOR型メタロアルミノシリケートの製造方法
145	日本	4882202	佐野庸治*、板橋慶治	高シリカモルデナイトの合成方法
146	日本	4882218	白倉義法、下野哲数	水素発生用電極およびその製造方法並びにこれを用いた電解方法
147	日本	4882232	渡部善全、小栗元宏	新規な脂肪族炭化水素樹脂及びその製造方法
148	日本	4882307	二見達、召田雅実、 大川朋裕、近藤知、 長田裕也	複合粒子の製造方法および複合粒子
149	日本	4882468	下野哲数、原靖、高橋史治	溶射膜除去用組成物及び除去方法
150	日本	4883887	川上隆昭、大西宏司*、 植村浩*、河波利夫*	中空体形状ジルコニア質焼結体及びその製造方法
151	日本	4887584	増田隆洋、中村浩明、 玉野豊	ポリウレタン樹脂製造の為の触媒組成物
152	日本	4887764	田中亨、井出輝彦	新規微生物およびそれを用いたリコペンの製造法
153	日本	4888088	高橋健一、末次和正、 吉田節夫	電解二酸化マンガン
154	日本	4888463	森嘉彦	フェニルエステルの製造法
155	日本	4893436	花谷誠、田中真司	ポリアリーレンスルフィドの製造方法
156	日本	4894158	松永修、高橋小弥太、 岡本美智雄	真空装置用部品
157	日本	4894235	坂野博英	フィルム及び積層体
158	日本	4894293	山内正一、渋谷見哲夫	導電性セラミックス焼結体及びスパッタリングターゲット並びにその製造方法
159	日本	4894728	山下勲、津久間孝次	透光性アルミナ焼結体およびその製造方法
160	日本	4899246	高橋健一、千葉和幸、 津吉徹、市田正典	電解二酸化マンガン粉末およびその製造法
161	日本	4899421	坂野博英	発泡体
162	日本	4899522	徳永好昭、倉橋光雄、 松下大也	播種重合用種子粒子ラテックスを用いたペースト塩化ビニル系樹脂の製造方法
163	日本	4899916	渡部善全、牧田健一、 小原直人	透明性フィルムの製造方法
164	日本	4899925	佐藤達、宮内宏敏	RI背圧の変化防止方法
165	日本	4899942	宗藤俊彦、田中真司	複合体及び複合体の製造方法
166	日本	4904645	寺岡秀樹、長崎裕一、 黒澤聡	Mg含有ITOスパッタリングターゲットの製造方法
167	日本	4904718	三好寛幸、田摩正雄、 羽村敏、矢野明広	遷移金属化合物、オレフィン重合用触媒、およびそれを用いたポリオレフィンの製造方法
168	日本	4904770	福島幹男、森下功	ポリエチレン用易剥離性接着剤及びその構造物
169	日本	4904775	増田隆洋、玉野豊	ヒドロキシアルキル化ポリアルキレンポリアミン組成物、その製造方法及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
170	日本	4904934	内海健太郎、飯草仁志、 満俊宏、鈴木祐一	酸化亜鉛系透明導電膜及びそれを用いた液晶ディスプレイ並びに酸化亜鉛系スパッタリングターゲット
171	日本	4905027	有賀耕、青山英和、小川宏	β 型ゼオライトからなる炭化水素吸着剤
172	日本	4905082	土井亨、下里伸治、 小原直人	位相差フィルム

No.	国	登録番号	発 明 者（*社外発明者）	発 明 の 名 称
173	日本	4905263	山村和也*、岡村敏彦、浅野睦己	表面加工方法及び表面加工装置
174	日本	4907090	山川哲*、相原秀典*、田中剛、佐藤優	1，3，5-トリアジン誘導体
175	日本	4907192	田中剛、佐藤優、山川哲、相原 秀典	ピリジル基を持つ1，3，5-トリアジン誘導体、その製法、およびそれを構成成分とする有機電界発光素子
176	日本	4907463	箭野裕一、高橋満	触媒組成物及びそれを用いたクロスカップリング化合物の製造方法
177	日本	4910409	稲原清、廣田則男、山本茂	石油樹脂及びその製造方法
178	日本	4910465	岡本美智雄、高橋小弥太、松永修	真空装置部材、その製造方法および真空装置
179	日本	4910680	高橋史治、原靖、林博明、下野哲数	半導体製造装置洗浄用組成物及びそれを用いた方法
180	日本	4910716	二見達、森本篤、丸山高廣	細胞融合装置及びそれを用いた細胞融合方法
181	日本	4910750	津吉徹	透光性アルミナ焼結体及びその製造方法
182	日本	4910899	山村和也*、岡村敏彦、浅野睦己	加工ヘッドおよびこの加工ヘッドを用いた加工方法
183	日本	4910924	古田啓、幸田真吾、永野洋介	エチレン-酢酸ビニル共重合体組成物
184	日本	4912182	廣渡祐史、山下毅*、吉田博*、黒澤秀夫*	イオン交換クロマトグラフィーによる血液中のカイロミクロン（CM）とLp（a）の分離方法、メタボリックシンドロームの識別方法
185	日本	4917725	内海健太郎、長崎裕一、黒澤聡、中澤弘実*	透明導電膜およびその製造方法並びにその用途
186	日本	4918736	西林仁昭*、植村榮*、干鯛真信*	新規光学活性ルテニウム錯体、その製法並びにそれを用いた光学活性化化合物の製造方法
187	日本	4918737	内海健太郎、長崎裕一、寺岡秀樹、黒澤聡	酸化物焼結体およびスパッタリングターゲット
188	日本	4918738	内海健太郎、長崎裕一、寺岡秀樹、黒澤聡	ITOスパッタリングターゲットおよびその製造方法
189	日本	4918742	内海健太郎、黒澤聡、星野浩邦	多分割スパッタリングターゲットおよび薄膜の製造方法
190	日本	4918759	土井亨	光学フィルム
191	日本	4918761	渡部善全、牧田健一、土井亨	フィルムの製造方法
192	日本	4918763	家亀晴宇、下藺典子*	ポリカルボン酸アミド誘導体およびキレート剤
193	日本	4918764	家亀晴宇、下藺典子*	生分解性アミノポリカルボン酸誘導体
194	日本	4918811	二見達、丸山高廣、森本篤史	細胞融合装置及びそれを用いた細胞融合方法
195	日本	4918819	服部晃幸	石油樹脂アクリレート及びその製造方法
196	日本	4923176	山村和也*、岡村敏彦、浅野睦己	表面加工方法及び表面加工装置
197	日本	4923330	後藤友紀	キャップライナー材用組成物及びキャップ
198	日本	4923358	内海健太郎、長崎裕一、黒澤聡	ITOターゲットおよびその製造方法
199	日本	4923421	鶴田明治	ポリエチレン樹脂組成物
200	日本	4923422	鶴田明治	ポリエチレン系樹脂組成物およびそれよりなるフィルム
201	日本	4923423	幸田真吾	押出ラミネート用エチレン系樹脂組成物
202	日本	4923717	雪岡聡、鈴木謙一	カード
203	日本	4924226	山村和也*、岡村敏彦、浅野睦己	表面加工方法及び表面加工装置
204	日本	4929670	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
205	日本	4934926	内海健太郎、長崎裕一、黒澤聡	ITOスパッタリングターゲットおよびその製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
206	日本	4935084	前浜誠司、堀江治之	ポリウレタン樹脂製造用触媒およびポリウレタン樹脂の製造方法
207	日本	4935085	堀江治之、前浜誠司	ポリウレタン樹脂製造用触媒組成物及び非発泡ポリウレタン樹脂の製造方法
208	日本	4935130	渡辺真人、大橋知一、山本敏秀	ジベンゾシロール誘導体、その用途、その前駆化合物、及び製造方法
209	日本	4935259	田中亨、井出輝彦	新規微生物およびそれを用いたカロテノイド類の製造方法
210	日本	4937666	山川哲*、堀野良和*	2-トリフルオロメチルキノリン類およびその製造方法
211	日本	4938917	徳本勝美、玉野豊、奥園修一	ポリウレタン及びポリイソシアヌレート製造用のアミン触媒
212	日本	4940503	高橋健一、千葉和幸、津吉徹、市田正典	電解二酸化マンガン粉末およびその製造法
213	日本	4940649	若林保武、田摩正雄、稲富敬、山田悟、羽村敏、池田隆治、矢野明広	エチレン系重合体製造用触媒およびエチレン系重合体の製造方法
214	日本	4940721	石川真一、栗野裕、箭野裕一、江口久雄	触媒組成物及びそれを用いたクロスカップリング化合物の製造方法
215	日本	4941220	山本和明、吉田智	パティキュレート燃焼触媒及びそれを用いたパティキュレートの燃焼除去方法
216	日本	4945866	幸田真吾、出口聖	押出ラミネート用エチレン系樹脂組成物、及びそれを用いた積層体、並びに積層体の製造方法
217	日本	4945904	増田隆洋、玉野豊	硬質ポリウレタンフォームの製造方法
218	日本	4946097	山本隆、石川真一、小田康弘、江口久雄	アミノアルコキシスチレン類及びその製造方法、並びに重合体の製造方法
219	日本	4946517	木曾浩之、井上貴弘	ポリウレタン樹脂製造用触媒及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
220	日本	4948074	山川哲*、堀野良和*	2-トリフルオロメチルインドール類の製造方法
221	日本	4952257	原靖、柳瀬学	半導体製造装置用部材の洗浄用組成物及びそれを用いた洗浄方法
222	日本	4952295	山本隆、石川真一、小田康弘、江口久雄	アミノアルコキシスチレン系重合体及びその製造方法、並びにその用途
223	日本	4955845	吉田信一、岡山克成	ペースト用塩化ビニル樹脂及びそれよりなるペースト用塩化ビニル樹脂組成物
224	日本	4956898	鈴木孝生、西山正一、江口久雄	トリアリールアミンポリマー及びその製造方法
225	日本	4957037	高森真由美、原大治	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法
226	日本	4957105	森嘉彦、小栗元宏	ジハロゲノノナジエンの製造方法
227	日本	4957176	檜木祐介、有賀耕、青山英和	窒素酸化物浄化触媒及び窒素酸化物浄化方法
228	日本	4957423	手嶋寛	プラント保安管理システム
229	日本	4957584	原靖、高橋史治	エッチング用組成物及びエッチング方法
230	アメリカ	7922879	児玉義之*、山本伸一郎*	イオン交換膜電解槽
231	アメリカ	7935425	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
232	アメリカ	7939269	五十嵐浩二、額川晋*、車英俊*、鷹橋浩幸*	エプスタイン・バー・ウイルス核抗原 2 共活性化因子 p100 の検出による癌の検査方法及び検査試薬
233	アメリカ	7981683	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミン E 類の分析方法及び分析装置
234	アメリカ	7985885	渡辺真人、大橋知一、山本敏秀	ターフェニレン誘導体、テトラハロターフェニル誘導体及びそれらの製造方法
235	アメリカ	7994316	田中剛、佐藤優、山川哲*、相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
236	アメリカ	8030022	田中亨、井出輝彦	新規微生物およびそれを用いたカロテノイドの類の製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
237	アメリカ	8076145	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
238	アメリカ	8088833	中村孝司	IgG精製用分離剤、及びそれを用いたIgG単量体の精製方法
239	アメリカ	8110696	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
240	アメリカ	8133051	津久間孝次、津吉徹	歯列矯正ブラケット及びその製造方法
241	アメリカ	8138355	渡辺真人	ヘテロアセン誘導体、テトラハロターフェニル誘導体及びそれらの製造方法
242	アメリカ	8142995	廣渡祐史、原克子*、高橋伯夫*	動脈硬化および糖尿病性腎障害の判定方法
243	イギリス	1041073	小川司	トリエチレンジアミン類及びピペラジン類の製造方法
244	イギリス	1211563	原靖	レジスト剥離剤
245	イギリス	1391237	片山晃治、川井明、二見達、大川朋裕、及川智之、原克幸、松本進一	微小流路構造体
246	イギリス	1475445	大仲悟、林俊典	微小転移の検出法
247	イギリス	1524682	松永修、高橋小弥太、岡本美智雄	真空装置用部品及びその製造方法並びにそれを用いた装置
248	イギリス	1602623	川井明、原克幸、片山晃治、二見達	微小流路基板の製造方法及びそれによる微小流路基板
249	イギリス	1629973	山口政之	積層体
250	イギリス	1684069	福谷俊二、植松原一	クロマトグラフ分析に使用されるデータ処理装置
251	イギリス	1852438	関本謙一、多田賢一*、高森真由美、山川哲*、大島憲昭、古川泰志	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
252	イギリス	1857428	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
253	イギリス	1921061	多田賢一*、山川哲*、稲葉孝一郎、大島憲昭、古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法
254	イギリス	1967254	平野茂	ハロゲンガス除害剤及びハロゲンガス除外方法
255	イギリス	2026066	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
256	ドイツ	602004034624.1	松永修、高橋小弥太、岡本美智雄	真空装置用部品及びその製造方法並びにそれを用いた装置
257	ドイツ	1629973	山口政之	積層体
258	ドイツ	602006022269.6	関本謙一、多田賢一*、高森真由美、山川哲*、大島憲昭、古川泰志	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
259	ドイツ	602006023262.4	福谷俊二、植松原一	クロマトグラフ分析に使用されるデータ処理装置
260	ドイツ	1921061	多田賢一*、山川哲*、稲葉孝一郎、大島憲昭、古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法
261	ドイツ	602007020675.8	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
262	ドイツ	602007019352.4	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
263	ドイツ	1967254	平野茂	ハロゲンガス除害剤及びハロゲンガス除外方法
264	フランス	1041073	小川司	トリエチレンジアミン類及びピペラジン類の製造方法
265	フランス	1211563	原靖	レジスト剥離剤
266	フランス	1391237	片山晃治、川井明、二見達、大川朋裕、及川智之、原克幸、松本進一	微小流路構造体
267	フランス	1602623	川井明、原克幸、片山晃治、二見達	微小流路基板の製造方法及びそれによる微小流路基板

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
268	フランス	1475445	大仲悟、林俊典	微小転移の検出法
269	フランス	1524682	松永修、高橋小弥太、 岡本美智雄	真空装置用部品及びその製造方法並びにそれを用いた装置
270	フランス	1629973	山口政之	積層体
271	フランス	1852438	関本謙一、多田賢一*、 高森真由美、山川哲*、 大島憲昭、古川泰志	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
272	フランス	1684069	福谷俊二、植松原一	クロマトグラフ分析に使用されるデータ処理装置
273	フランス	1921061	多田賢一*、山川哲*、 稲葉孝一郎、大島憲昭、 古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法
274	フランス	1857428	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
275	フランス	2026066	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
276	フランス	1967254	平野茂	ハロゲンガス除害剤及びハロゲンガス除外方法
277	イタリア	1041073	小川司	トリエチレンジアミン類及びピペラジン類の製造方法
278	イタリア	1211563	原靖	レジスト剥離剤
279	イタリア	1475445	大仲悟、林俊典	微小転移の検出法
280	イタリア	1629973	山口政之	積層体
281	スイス	1857428	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
282	スウェーデン	1629973	山口政之	積層体
283	中国	ZL200510070187.3	栗野裕、天満浩章	O- (5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-2-ナフチル) N- (6-メトキシ-2-ピリジル) -N-メチルチオ カーバメート結晶及びその製造方法
284	中国	ZL200680003625.7	関本謙一、多田賢一*、 高森真由美、山川哲*、 大島憲昭、古川泰志	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
285	中国	ZL200680020269.X	小宮克夫、久保雄二、 長谷川正積	親水性に優れた新規充填剤、及びその製造方法
286	中国	ZL200680029033.2	多田賢一*、山川哲*、 稲葉孝一郎、大島憲昭、 古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法
287	中国	ZL200680041647.2	多田賢一*、山川哲*、 稲葉孝一郎、大島憲昭、 古川泰志、千葉洋一	チタン錯体、それらの製造方法、チタン含有薄膜及びそれらの形成方法
288	中国	ZL200680047876.5	山田悟、稲富敬、若林保武、 阿部成彦、佐藤守彦、 田藤正雄、羽村敏、 池田隆治	エチレン系重合体、エチレン系重合体製造用触媒及びエチレン系重合体の製造方法
289	中国	ZL200710149775.5	土井亨、小原直人、 下里伸治	光学フィルム及び位相差フィルム
290	中国	ZL200710152681.3	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
291	中国	ZL200780025795.X	蒲原隆夫	水性ポリウレタン分散液及びその製造法
292	中国	ZL200780029990.X	米谷博行、玉野豊 伊藤謙一、渋谷見哲夫、	ポリウレタン樹脂製造用の触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
293	中国	ZL200910132427.6	ハツ波俊祐、召田雅実、 永山仁士	スパッタリングターゲット及び成形型並びにそれを用いた焼結体の製造方法
294	中国	ZL201010173535.0	片山真二*、浅海清人*、 相川洋明*、刑部次功*、 浜守光晴*、木村達人*、	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
295	韓国	1030234	田中剛、佐藤優、山川哲*、 相原秀典*、矢内直子*	1，3，5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
296	韓国	1066179	土屋滋夫、林俊典	生物座利用からの核酸抽出方法
297	韓国	1071637	大仲悟、林俊典	微小転移の検出法
298	韓国	1084553	松永修、高橋小弥太、 岡本美智雄	真空装置用部品及びその製造方法並びにそれを用いた装置
299	韓国	1124271	山田悟、山口政之、 矢野明広、若林保武、 稲富敬	ポリエチレンおよびその製造方法
300	韓国	1126141	河野和久、高森真由美、 大島憲昭	有機イリジウム化合物、その製法、及び膜の製造方法
301	台湾	339685	内海健太郎、飯草仁志	ITO薄膜およびスパッタリングターゲット
302	台湾	340168	大仲悟、林俊典	微小転移の検出法
303	台湾	352692	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
304	台湾	353301	土井亨	ディスプレイ用プラスチック基板および表示素子
305	台湾	358462	松永修、高橋小弥太、 岡本美智雄	真空装置用部品及びその製造方法並びにそれを用いた装置
306	台湾	359804	多田賢一*、山川哲*、 稲葉孝一郎、大島憲昭、 古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法
307	台湾	359866	原靖、高橋史治、林博明、 下野哲数	洗浄用組成物及び洗浄方法
308	シンガポール	167525	多田賢一*、山本俊樹、 千葉洋一、岩永宏平、 摩庭篤、肆矢忠寛、 大島憲昭	チタン錯体、その製造方法、チタン含有薄膜及びその製法
309	シンガポール	169223	益田昇佳、伊澤祐一、 堀江隆一、保川清	リボゾームRNAを標的とした抗酸菌の検出法
310	オーストラリア	2006256011	小宮克夫、久保雄二、 長谷川正積	親水性に優れた新規充填剤、及びその製造方法
311	オーストラリア	2007214340	山中麻帆、川井明、 片山晃治、高宮裕樹	微小流路構造体およびそれを用いた微小粒子製造方法